

CLIPPEDIMAGE= JP362281435A

PAT-NO: JP362281435A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62281435 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: December 7, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OTSUKA, KANJI

SAWARA, KUNIZO

YAMADA, TAKEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP61123328

APPL-DATE: May 30, 1986

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 29827,438/FOR.369

ABSTRACT:

PURPOSE: To make possible further multifirmity of pins and obtain not only reduced heat resistance but also more reliable package by forming a metal connection terminal in a semiconductor element according to a nailheading system and connecting the semiconductor element to a substrate according to a flip chip system.

CONSTITUTION: An assembly where a semiconductor element 1 is joined to a heat sink 2 is joined to a substrate 5 for interconnection according to a flip chip system and junctions 6 between the element 1 and substrate 5 are coated with a

BEST AVAILABLE COPY

silicon gel 10. For instance, Au wire 2 is passed in a nozzle 1 and a ball is made of the above metal wire 2 by burning off its wire with hydrogen flame 3. The Au ball 4 is stuck on a bonding pad 7 of Al interconnection 6 of semiconductor element 5 together by pressing. After that, Au wire 2 is cut at an adequate position to directly form a metal connection terminal 4 on the bonding pad 7. Furthermore, the semiconductor element 5 contacts a metal part 12 that is composed of solder protruded on the surface of substrate 11 to complete a connection by melting Au ball 4 and solder 12.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-281435

⑤ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 昭和62年(1987)12月7日

H 01 L 21/60

6918-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 半導体装置

⑮ 特 願 昭61-123328

⑯ 出 願 昭61(1986)5月30日

⑰ 発 明 者 大 塚 寛 治 青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発センタ内
 ⑱ 発 明 者 佐 原 邦 造 青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発センタ内
 ⑲ 発 明 者 山 田 健 雄 青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス開発センタ内
 ⑳ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
 ㉑ 代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

1. 半導体素子のボンディングパッドに、直接、ネイルヘッド方式による金属接続端子を形成し、当該半導体素子を接続する側の基板に、前記接続端子の金属との間で共晶合金を形成する金属部を突設し、フリップチップ方式により当該半導体素子を当該基板に接続して成る構造を有する半導体装置。
2. ネイルヘッド方式による金属接続端子の形成が、金線の端部を溶融して得られた金ボールを、直接、半導体素子のボンディングパッドに接続後、当該金属の切断を行なうことにより成り、かつ、基板の金属部が半球状の半田より成る、特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

3. 発明の効果の説明

従来の半導体装置

本発明は、半導体装置に関し、特に、フリップ

チップによる半導体素子のボンディング技術の改良に関する。

〔従来の技術〕

半導体素子はその内部配線を外部のものと接続してはじめてその機能をはたすことができる。

半導体素子は多数の外部への接続端子をもっており、その外部のものと接続方式にはワイヤボンディング方式の他、ワイヤレス方式もあり、後者の一方式としていわゆるフリップチップによる接続方法がある。このフリップチップとは、一般に、半導体素子(チップ)を裏返しにしてその表面または基板に形成された接続端子を用いてボンディングする、いわゆるフェイスダウンボンディングすることから与えられた呼称であり、フリップチップにはその接続端子の形態によって、チップに金属ボールをつけるボール方式、あるいはAgなどの合金により突起電極をつけるバンプ方式がある。また、基板に突起電極をつけるバンプ方式もある。

これらのボール方式・バンプ方式は、いずれも、

BEST AVAILABLE COPY

ら成り、これらの回路素子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。

上記Auボール4の接合后、Au線2を適宜位置で切断する。

これにより、第1図に示すように、半導体素子5のボンディングパッド7には、Auボールよりなる金属接続端子4が、該パッド7上に直接形成される。

一方、基板との接続においては、当該半導体素子5を、第2図に示すように、フェイスダウンボンディングにて、基板11表面に突設された例えば半田(Sn-Pb)よりなる金属部12に当接し、当該Auボール4と当該半田12とを溶融させて、第3図に示すように、その接続を完成させる。

半田12中にはAuが拡散し、Au-Sn共晶合金が形成される。

基板11は、例えばプリント配線基板より成り、図示していないが、基板表面には導体パターンが形成されている。

パッケージベース16の上には、当該半導体素子5を接続した配線基板13が接合材料19により固着されている。

パッケージベース16上には、ポッティング枠20を接合材料21により取付し、該ポッティング枠20に、封止材22をポッティングする。該封止材22は、例えばシリコンゲルより成る。

ポッティング枠20上には、接合材料23を用いて、キャップ24を取付けする。

第6図は、第5図に示すものと同様の材料を用いて構成した半導体装置を示す。ただ、この装置では、アウターリード25をデュアルインライン(DIL)様に引出し、さらに、同図に示すように、パッケージベース16の一方の面に放熱フィン26を取付している。

本発明によれば、第4図に示すように、ネイルヘッド方式によりAuボール4を形成して、半導体素子5のボンディングパッド7に接合、金属接続端子4を形成し、Au線2を基板11表面の金属部12に接続する方式となったので、

これら、半導体素子5と基板11との接続は各種の態様であり得る。

第5図および第6図にその態様による半導体装置の二三の例を示す。

なお、これらの図において、第1図～第4図を含めて共通する符号は同一の機能を示す。

第5図に示すように、配線基板13上に、半導体素子5をマルチに搭載する。半導体素子5と配線基板13との接続は前記で述べた本発明による方式により行われている。第5図にて、14は当該方式による接合部で、四角形状の半導体素子5の裏面において基盤目状に前記Auボール4が形成されており、接合部14も複数個所において形成されている。

配線基板13は、例えばウェハに配線を施したもので、該配線基板13の導体部15と、パッケージベース16の裏面に垂設されたアウターリード17とは、コネクタワイヤ18などを介して電気的に接続されている。このパッケージは図示のごとく、アキシアルタイプに構成されている。

Auボール4は例えば0.2秒/一ボールの高スピードで形成でき、また、バリヤー金属を介さず、したがって、短時間で接続端子が形成され、それに伴ない、基板11との接合も短時間で成行なうことができる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば前記実施例ではAuボールを形成する例を示したが、Cuボールなど他の金属や合金でもよい。

また、基板の金属部にあっても、半田のほかSnなどの金属や合金により構成されていてもよい。

本発明による接続方式はテープキャリアなどの他の接続方式にも適用することができる。

(発明の効果)

本発明によれば、前記された実施例に示すものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下

配の通りである。

すなわち本発明によれば短時間に半導体素子と基板との接続を行なうことができ、従来例に比して大巾に素子の接続端子の形成、外部のものとの接続時間の短縮をはかることができた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による接続端子を有する半導体素子の要部一例断面図、

第2図は基板との接続前説明断面図、

第3図は同接続後の説明断面図、

第4図は本発明実施例による接続端子形成説明一部断面図、

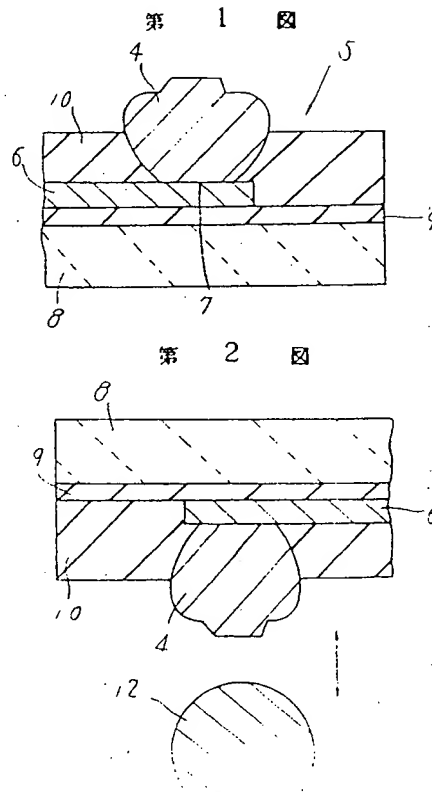
第5図は本発明による接続形式を用いた半導体装置の一例断面図、

第6図は同他の例を示す断面図である。

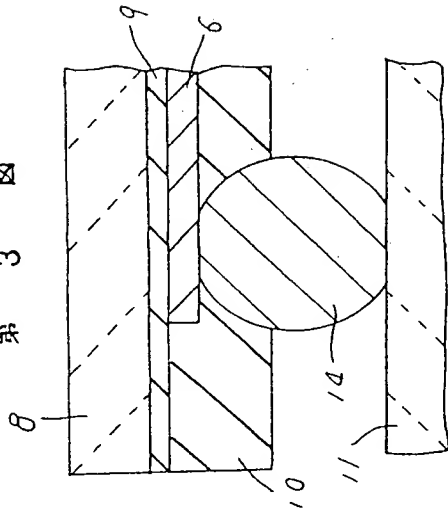
1…ノズル、2…金属線(Au線)、3…水素焰、4…金属接続端子(Auボール)、5…半導体素子、6…内部配線(Aθ配線)、7…ボンディングパッド、8…デバイス、9…絶縁膜、10…デバイス表面保護膜、11…基板、12…金属

部、13…配線基板、14…接合部、15…導体部、16…パッケージベース、17…アウターリード、18…コネクタワイヤ、19…接合材料、20…ポッティング枠、21…接合材料、22…封止材、23…接合材料、24…キャップ、25…アウターリード、26…放熱フィン。

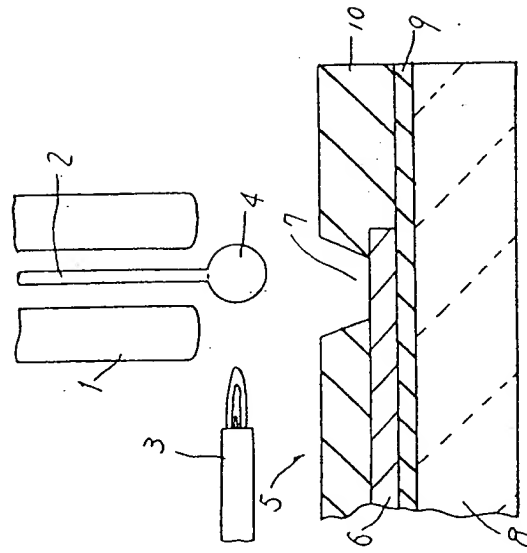
代理人 弁理士 小川勝男



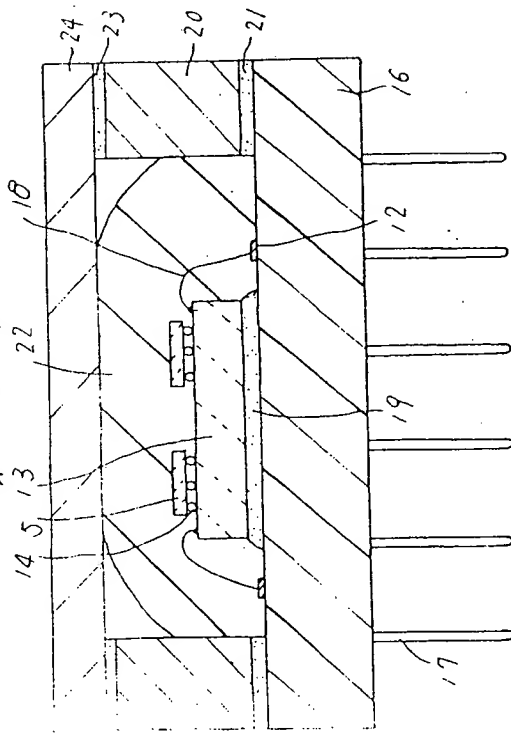
第 3 図



第 4 図



第 5 図



第 6 図

